

日本製「ナノエアーマスク」 2020年グッドデザイン賞受賞

財団法人日本産業デザイン振興会が主催する「2020年グッドデザイン賞」(Gマーク)において、当社の「ナノエアーマスク」が受賞しましたのでお知らせいたします。

グッドデザイン賞 受賞商品：

ナノエアーマスク (PK-NI7L / PK-NI5L / PK-NI7S)



マスク着用時の息苦しさを解消したマスクです。マスクフィルターにエレクトロスピンニング製法を採用し、太さの異なる特殊ナノファイバー繊維を組み合わせることでウイルス飛沫・花粉等を99%カットする捕集性能と高い通気性能を両立させました。

<評価コメント>

コロナ禍でマスクが品薄になり、国内でのマスク増産に迅速に着手していくスピード感の中で、息苦しくないように施された口元のワイヤーや、耳ひもの柔らかさなど、利用者への負担を軽減する工夫が随所に凝らされており評価が集まった。